

# DIVOROLL SPIRTECH® 110

## DoP Divoroll-Spirtech110/EN13859-1/v1

- |  |   |
|--|---|
| 1. Code d'identification unique du produit<br>Dénominations commerciales       | <b>Écran de sous-toiture HPV (hautement perméable à la vapeur)<br/>DIVOROLL SPIRTECH 110 (AV00329)</b>  |
| 2. Usage prévu   | <b>Écran de sous-toiture pour toit en pente</b>   |
| 3. Fabricant   | <b>MONIER SAS 23-25 avenue du Dr. Lannelongue 75014 Paris</b>   |
| 4. Mandataire  | <b>Non applicable</b>   |
| 5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances | <b>Système 3</b>  |
| 6. Norme harmonisée<br>Organisme(s) notifié                                    | <b>EN 13859-1<br/>FIW e.V., Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfeling, notifié sous le numéro d'identification 0751<br/>MPA, Beethovenstraße 52, 38106 Braunschweig, notifié sous le numéro d'identification 0761</b> |
| 7. Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne           | <b>Non applicable</b>   |
| 8. Performances déclarées :  |   |

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES		
	Divoroll Spirtech® 110	Normes	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	E	EN 13501-1	
Imperméabilité à l'eau	W1	EN 1928	
Résistance à la traction Ig (N/5cm)	220 ± 20	EN 12311-1	
Résistance à la traction tr (N/5cm)	170 ± 20	EN 12311-1	
Résistance à la déchirure au clou Ig (N)	140 ± 30	EN 12310-1	
Résistance à la déchirure au clou tr (N)	160 ± 30	EN 12310-1	EN 13859-1 : 2010
Souplesse à basse température	- 20° C	EN 1109	
Résistance à la traction après vieillissement Ig (N/5cm)	190 ± 30	EN 12311-1	
Résistance à la traction après vieillissement tr (N/5cm)	140 ± 30	EN 12311-1	
Imperméabilité à l'eau après vieillissement	W1	EN 1928	

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

**Signé pour le fabricant et en son nom :**

M. Lionel Despierres – Directeur Service Clients

A Paris, le 20 janvier 2021

